



特定非営利活動法人

日本フォトリニクス協議会

光とレーザーの科学技術フェア 2022 併設 「紫外線セミナー」のご案内 (JPC 紫外線研究会企画協力)

日本フォトリニクス協議会は、来る 11 月 9 日より東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される「光とレーザーの科学技術フェア」を、日本光学会、レーザー学会、日本分光学会など光関連学協会・団体とともに協賛いたします。また、展示会に併設する「紫外線セミナー」は、JPC 紫外線研究会（平山秀樹委員長；理化学研究所）が企画協力、共催しています。

本年は参加費無料となっています。会員各位の積極的なご参加をお願い申し上げます。

★光とレーザーの科学技術フェア 2022 開催概要

構成展示会：赤外線フェア／分光フェア／光学薄膜フェア／紫外線フェア

レーザー科学技術フェア／オプティクスフェア

(特設) 可視光・次世代レーザー応用ゾーン／可視化技術ゾーン

日時：2022 年 11 月 9 日（水）～11 日（金） 10：00～17：00

会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館（〒105-7501 東京都港区海岸 1-7-1）

会場へのアクセス：<https://www.optronics.co.jp/fair/access>

入場方法：事前登録制

入場料：無料

主催：株式会社オプトロニクス社

協賛・企画協力（予定含む）：

日本フォトリニクス協議会／日本光学会／レーザー学会／日本分光学会／光学薄膜研究会／
JPC 紫外線研究会／可視光半導体レーザー応用コンソーシアム／レーザー輸入振興協会／
日本光学硝子工業会主催：株式会社オプトロニクス社

★紫外線セミナー プログラム

<https://www.optronics.co.jp/ex-seminar/projects/semi/65/820>

UV-1 コース「深紫外光源の最新動向」

11月9日（水）10:30～13:00 3F 展示会場内特設会場

| | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| 深紫外 LD の最近の進展 | 名城大学 | 岩谷 素顕 氏 |
| コロナ社会に期待される深紫外線 | (国研) 理化学研究所 | 平山 秀樹 氏 |
| 深紫外 LED の進化と UV 水処理技術 | スタンレー電気 (株) | 岩崎 達行 氏 |

▼セミナー形態

現地聴講（オンライン開催はありません）

▼参加費

無料

▼お申し込み方法

Web サイトよりお申込みください。

<https://www.optronics.co.jp/ex-seminar/projects/semi/65/820>

※セミナー会場への入場には展示会の事前登録が必要です。

<https://www.optronics.co.jp/fair/register>